2016B1853

マイクロ流路を用いた金属有機構造体(MOF)合成における 結晶成長機構の解明

Elucidation of Crystal Growth Mechanism of Metal Organic Frameworks (MOFs) in Microflow Reactor

田中 陽子 ^a, 高谷 光 ^b, 本間 徹生 ^c, 吉川 浩史 ^a, 梅澤 成之 ^d, <u>田中 大輔 ^a</u> Yoko Tanaka^a, Hikaru Takaya^b, Tetsuo Honma^c, Hirohumi Yoshikawa^a, Shigeyuki Umezawa^d, <u>Daisuke Tanaka^a</u>

^a関西学院大学,^b京都大学,^c高輝度光科学研究センター,^d星和電機株式会社 ^aKwansei Gakuin University, ^bKyoto University, ^cJASRI, ^dSeiwa Electric MFG. C., LTD.

MOFの結晶生成過程を反応中の配位構造の変化から XAFS 測定を用いて解明することを目的とした。マイクロフローリアクターを用いた MOF 合成における銅イオンの配位構造の変化を追跡することを目的とした。In situ 測定の結果、反応中溶液の XANES スペクトルと銅とピラジンジカルボン酸(pzdc)を混合した溶液の XANES スペクトルと類似していた。このことから銅イオンは反応中に銅に pzdc が配位した構造経て最終的に CPL-2 の配位構造になることが示唆された。

キーワード: Metal-Organic Frameworks (MOFs)、結晶生成過程、マイクロフローリアクター、 XANES

背景と研究目的:

有機分子と金属イオンの自己組織化によってフレームワーク中にナノ空間を形成する金属有機 構造体(MOF)は、革新的な多孔性材料として激しい開発競争が行われている物質群である[1,2]。 既に、化学的に安定かつ大量製造可能な MOF が報告されており、ゼオライトや活性炭に代わる、 高機能な分離、貯蔵、触媒材料として工業的な応用が広く検討されている。一方で、実用化に際 して重要となる粒子サイズの制御やコアシェル構造作製といった、よりマクロな領域での構造の コントロールに関しては現在様々な手法が模索されているが、MOF の結晶成長機構が複雑である ため、試行錯誤による非効率な条件検討が必要である[3]。特に、MOF の粒子サイズ制御では、最 終生成物の熱力学的な安定性だけではなく、核生成過程に対応する反応初期の非平衡過程を精密 に制御しないと、単一のマクロ構造を選択的に得ることは困難である。ここで言う非平衡過程と は、試薬の混ざり方の不均一性や、短寿命な反応中間種の生成に代表される、「ゆらぎ」に対応す るものである。我々はこれまでに、結晶成長の過程を様々な手法で制御して、MOF の粒子サイズ 制御に関する先駆的な研究を行ってきた。

本研究提案では、マイクロ流路チップを用いることで、混合過程を一定の散逸構造として再現性 良く作り出していく。これにより、従来の手法では再現性の高い評価が困難であった反応初期の 非平衡状態を、フローセルを用いた溶液 XAFS 測定によりその場観察することで、MOF 骨格形成 のメカニズムを明らかにする。

実験:

試料:

・CPL-2(青色粉末、{[Cu₂(pzdc)₂(bpy)]4H₂O}、過塩素酸銅6水和物水溶液とピラジンジカルボン酸 ナトリウム塩、4,4'-ビピリジンを水—メタノール混合溶媒に溶かした溶液(配位子溶液)を混合する ことで、すぐに得られる。数ナノメートルオーダーの均一な細孔を持つ多孔性金属錯体)

・過塩素酸銅6水和物水溶液(Cu(ClO₄)2・6H₂Oを蒸留水に溶かした溶液)

・過塩素酸銅6水和物水溶液と配位子溶液をマイクロフローリアクターで混合した直後の溶液。 ハッチ内でマイクロフローリアクターを用いて混合を行いながら測定を行った。

実験条件

Cu-K edge において XAFS 測定を行った。CPL-2 粉末結晶のペレットサンプルと過塩素酸銅6水和 物水溶液に対しては透過法で、その他の in situ フロー測定は蛍光法で測定を行った。蛍光 XAFS の検出器は 19SSD を使用した。フロー測定ではハッチ外のパソコンを接続し、遠隔操作が可能な ポンプ2台を用いて、過塩素酸銅6水和物水溶液と配位子溶液を↑型のマイクロフロー流路を用い て合成を行えるように装置を設置した。流路から出てきた混合直後の溶液の XANE 測定を行うた めに、↑型流路(衝突角 270 度)から出てきた溶液がフローセルを通って、廃液ビーカーに流れるよ うにチューブでそれぞれの間を接続した(図1)。



図1. 測定装置

50 mL のシリンジを使用し、ハッチ外より遠隔操作を行い測定開始とともに、溶液が流れるよう にした。50mL を流す時間を 1 loop の測定時間になるように設定し、希薄溶液のため流し終わった 後も積算を行うように設定した。測定の条件は以下表 1 に示す。

| Cu(ClO ₄) ₂ ・6H ₂ O 濃度 | 流速 | シリンジ① | シリンジ② |
|--|----------|---------------------------|----------|
| $(Cu(ClO4)2 \cdot 6H2O: pzdcNa2: bpy =$ | | | |
| 1:1:0.6) | | | |
| 1,7, 2.0, 2.5 mM | 7 mL/min | $Cu(ClO_4)_2 \cdot 6H_2O$ | Pzdc+bpy |
| 2.0 mM | 7 mL/min | $Cu(ClO_4)_2 \cdot 6H_2O$ | Pzdc |
| 2.0 mM | 7 mL/min | $Cu(ClO_4)_2 \cdot 6H_2O$ | Вру |

表1.フローセルを用いた in situ 測定の条件

結果および考察:

測定した EXAFS スペクトルを図3に示す。測定結果より、反応前、反応中、反応後の XANES スペクトルは異なっていた。このことから、反応中間体として反応前後とは異なる配位構造を経 て最終的な構造になることが示唆された。さらに、過塩素酸銅6水和物水溶液と片方の配位子の みを溶かした溶液を混合した溶液のスペクトルから、反応中の溶液のスペクトルが過塩素酸銅六 水和物水溶液のスペクトルと一致することがわかった。このことから、反応中の配位構造は CPL-2 と銅イオンアクア錯体とも異なり、pzdc が配位した構造であることがわかった。



図2. 各スペクトルの XANES 領域の比較

今後の課題:

今回の測定では希薄濃度の溶液の測定のため、スペクトル中に振動が観測され、測定結果を議

論することが難しかった。振動の原因は、おそらく結晶がフローセル内で析出し溶液の流れをふ さいだことによって起こったか、またはディスポーサルシリンジを用いたため溶液を押し流す際 の脈動が振動として観測されたと考えられる。そのため、in situ 測定を行うにあたって、フロー セルの改良とガスタイトシリンジを用いて測定を行う必要がある。

参考文献:

- [1] S. Kitagawa, R. Kitaura, S. Noro, Angew. Chem. Int. Ed., 43, 2334-2375, (2004)
- [2] O. M. Yaghi et al., NATURE, 423, 705-714, (2003)
- [3] D.Tanaka et al., Nature Chem., 2, 410-416. (2010)